

(11)Publication number:

57-077667

(43)Date of publication of application: 15.05.1982

(51)Int.CI.

C07C147/10

(21)Application number: 55-152228

(71)Applicant: TOKAI DENKA KOGYO KK

(22)Date of filing:

31.10.1980

(72)Inventor: OURA OSAMI

SHIMIZU YASUMASA KITAMURA KOJI

(54) SEPARATING METHOD OF 4,4'-DIHYDROXYDIPHENYL SULFONE FROM ISOMERIC MIXTURE OF DIHYDROXYDIPHENYL SULFONE

(57)Abstract:

PURPOSE: To separate 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone useful as a raw material for a synthetic resin in high purity by an easy operation, by treating an isomeric mixture of dihydroxydiphenyl sulfones inexpensive phenol.

CONSTITUTION: An isomeric mixture of 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone with 2,4'-dihydroxydiphenyl sulfone is wholly dissolved in phenol, and the resultant solution is then cooled to crystallize only the 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone as its adduct with the phenol, which is then separated by the filtration, etc. The resultant adduct directly or in an aqueous solution is heat-treated to give the aimed 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone of high purity easily. The phenol used for the separation is directly usable as a reaction raw material for the dihydroxydiphenyl sulfone.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(B) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—77667

⑤Int. Cl.³C 07 C 147/10

識別記号

庁内整理番号 7162-4H

❸公開 昭和57年(1982)5月15日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

図ジヒドロキンジフエニルスルホン異性体混合 物から4.4'ージヒドロキンジフエニルスルホンを単離する方法

②特 願 昭55-152228

②出 願 昭55(1980)10月31日

⑫発 明 者 大浦修身

富士市富士岡580番地東海電化 工業株式会社吉原工場内

仍発 明 者 清水保雅

富士市富士岡580番地東海電化 工業株式会社吉原工場內

@発 明 者 北村広次

富士市富士岡580番地東海電化 工業株式会社吉原工場内

の出 願 人 東海電化工業株式会社

東京都千代田区大手町一丁目 6

番1号

砂代 理 人 弁理士 川瀬良治

外2名

883. 4883. 書

1.[発明の名称]

ジヒドロキンジフエニルスルホン異性体混合物から 4.4'
- ジヒドロキンジフエニルスルホンを単離する方法

2.[特許請求の範囲]

4.4'- ジヒドロキンジフエニルスルホンと 2.4'- ジヒドロキンジフエニルスルホンとの異性体混合物から、 4.4'- ジヒドロキンジフエニルスルホンを単離するに当り、上配異性体 混合物をフエノールで処理することを特徴とする、ジヒドロキンジフエニルスルホン異性体混合物から高純度の 4.4'- ジヒドロキンジフエニルスルホンを単縦する方法。

3.[発明の詳細な説明]

本発明はジヒドロキシジフエニルスルホン異性体の分離方 佐に関するものである。さらに詳しくは、4.4'- ジヒドロキ シジフエニルスルホンと、2.4'- ジヒドロキシジフエニルス ルホンとよりなる異性体混合物から、高純度 4.4'- ジヒドロキシジフエニルスルホンを分離する方法に関するものである。

4.4/- ジヒドロキシジフエニルスルホンはそのジフエニルスルホン結合の特異性から、耐熱性、耐酸化性、および耐光安定性を有し、この為、近年、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネイト樹脂などのブラスチック分野でピスフェノールAの代替品としての利用が発展しつつある。

4.4~ジヒドロキンジフェニルスルホンを製造する方法としては、一般に、フェノールと優健像、発煙候像、無水硫酸などのスルホン化剤を反応せしめる方法、又はフェノールとリーフェノールスルホン酸を反応せしめる方法などが知られている。しかし、これらの製造方法では4.4~ジヒドロキンジフェニルスルホンの異性体である2.4~ジヒドロキシジフェニルスルホンが副反応生成物として生成することを避けることができない上に、この異性体化合物より、4.4~ジヒド

特開昭57-77667(2)

従来、4.4′- ジェドロキンジフェニルスルホンの精製方法としては、水からの再結晶法、メタノール水溶液からの再結晶法、あるいは間防族高酸アルコールを含んだ120℃以上の熱水溶液で洗浄する方法(特公昭 42-3005号)などが知られているが、これらの方法は、祖ジェドロキンジフェニルスルホン温合物中の、滑色不細物、歯脂状物質を除去する方法として有効をものであり、異性体の2.4′-ジェドロキンジフェニルスルホンを除去する方法としては効果的ではない。このため2.4′-ジェドロキンジフェニルスルホンを分離する方法として、カルンウム 動化合物生成に基づく分離法(U.S.P.2.392.137)、あるいはベンゼン付加物生成に基づく分離法(ジャーナル・オブ・ケミカル・ソサイェティー、1949年第2854~2856員)が提案されたが、これらの方法はいずれも複雑な操作を必要とするため工業的実施には適していない。

工薬的に 2.4~ ジヒドロキ シジフエニルスルホンを分離する

ロキシジフエニルスルホンを単離することは容易でないため、 適常の工業製品にはかなりの量の 2.4′- 異性体が含有されて いる。

先に述べた様に、4.4′-ジヒドロキシジフエニルスルホン はピスフエノールAの代替品として、高分子化学工業の分野 で多くの応用面を持ちつつある化合物であるが、この場合 2.4′-異性体を含んだ4.4′-ジヒドロキシジフエニルスルホ ンを原料として合成した高分子生成物は、2.4′-異性体を含 まない4.4′-ジヒドロキンジフエニルスルホンから合成した ものに比較して、分子量が小さくまた機械的性質も低下し その傾向は2.4′-異性体の含有量が多い程度著となる。した がつて、4.4′-ジヒドロキンジフエニルスルホンを工業的に 有効に利用するには、現在する2.4′-ジヒドロキンジフエニ ルスルホンを除去し、高細度の4.4′-ジヒドロキンジフエニ

万法としては、8ym-テトラクロルエタンを抽出容剤とする
万法(特公昭38-5274号)、0-ジクロルベンゼンを抽
出船剤とする万法(特公昭43-24660号)、モノ・ジ・トリアルキルフェノールを抽出容剤とする万法(特公昭47-43936号)などが提案されている。しかしながら常温に
かけるこれらの抽出容剤への2.4′-ジヒドロキンジフェニル
スルホンの裕辨度は極めて低いため常温処理にて異性体混合
物から2.4′-ジヒドロキンジフェニルスルホンを充分に分離
することは疑しい。このため、2.4′-ジヒドロキンジフェニルスルホンの裕剤への格解度を上昇させ、異性体混合物から
の分離効果を良くすべく、同記の三つの方法においてはいづれも熟時沪過等の高温処理(100~150℃)を行つており、操作の慎軽化、沪過徴材等の損傷、格剤の複散による作業環
境所架、及びそれに伴う衛生上の問題等の欠点を避け軽く工業的に充分個足できる万法であるとは首い難い。

本発明者らは、これら従来法の難点を克服して工業的に有利に実施できる、高網度 4.4′- ジェドロキンジフェニルスルホンの製造方法について種々検討を重ねた。その結果ジェドロキンジフェニルスルホン最性体混合物から、4.4′- ジェドロキンジフェニルスルホンを単離する新規な方法として、異性体混合物をフェノールで処理することにより、高無度の 4.4′- ジェドロキンジフェニルスルホンを、フェノールとの付加化合物として分離し得ることを発見し、この知見に基づいて本発明を完成するに至つた。

即ち本発明は、4.4'- ジヒドロキシジフエニルスルホンと
2.4'- ジヒドロキシジフエニルスルホンとよりたる異性体展合物を、フエノールに加熱俗解させたのち、冷却し、4.4'ジヒドロキシジフエニルスルホンのみを、フエノールとの付加化合物として、再結晶させて、高純医4.4'- ジヒドロキシ
ジフエニルスルホンを単離することを特徴とする、ジヒドロ

キンジフェニルスルホン異性体混合物より高純度 4.4'-ジヒ ドロキシジフエニルスルホンを単離する方法に関するもので あみ

本発明の方法によれば、比較的安価で工業的に充分利用可能なフェノールを容別として利用して、ジヒドロキシジフェニルスルホン異性体混合物から、値めて効果的に、高純度の4.4′-ジヒドロキシスルホンをフェノールとの付加化合物として単離できるのみならず、分離精製に使用したフェノールは、そのます、ジヒドロキシジフェニルスルホンの反応原料として使用可能である。更に分離精製操作時において、従来の様な熱時戸過等の特別な手段を要することなく、操作が他めて簡単である利点を有する。しかも従来法に於ける高温下での分離操作に起因する、戸過機材等の損傷、環境衛生上の問題等も全く引き起すむそれがなく、工業的実施に係めて有利な方法である。

常温に於いても分離すべき溶液の固結化を防止する方法を採用しても良い。

ジェドロキンジフェニルスルホン異性体混合物から、高純 度の4.4′-ジェドロキンジフェニルスルホンを分離するのに 必要とするフェノール量は、異性体混合物に含まれる2.4′-ジェドロキンジフェニルスルホンの全てを完全に治解し得る にたるフェノール量であり、又、異性体混合物の全てを完全 に加熱溶解し得るフェノール量であり、しかも、加熱溶解後 の冷却により生成する、4.4′-ジェドロキンジフェニルスルホンのフェノール付加物結晶の、溶液中に於けるスラリー 優 度が30多以下になるにたるフェノール量であることが好ましい。

もし、この生成結晶のスラリー機関が30多を越す場合には、結晶分階操作が困難になり、結果として2.4'-ジヒドロキシジフエニルスルホンの含有貴の多い4.4'-ジヒドロキシ

14開昭57-77667(3)

本発明方法の実施に際して、異性体混合物のフェノールへ の密解、及び分離は、族圧、常圧、又は加圧のいずれで行つ てもよいが、一般的には常圧下で行なわれる。

フェノールへ、異性体混合物を全て容解させた後、冷却し 4.4~シヒドロキシンフェニルスルホンのみをフェノールの 付加化合物として再結晶させてから、番削の分離を行う、分 離するには、吸引戸途、加圧戸逸、遠心分離などの適当な方 法を用いることができる。

フェノール密剤から析出した、4.4′-ジェドロキシジフェニルスルホンとフェノールの付加化合物の結晶を、番剤から分離するに際して、分離する溶液の温度を、フェノールの 融点である41で以下に冷却すると、分離すべき溶液が固結 化し、生成した結晶を分離し得なくなるので、分離すべき溶 液は41で以上に保温する必要がある。この保温が工業的実 施に他めて不利な場合は分離すべき溶液に少量の水を加えて、

ジフエニルスルホンのフェノール付加物結晶が得られる危険 性がある。

本発明の方法は、2.4′- 異性体を含有する4.4′- ジヒドロキシジフェニルスルホン結晶に適用されることは勿論、ジヒドロキシジフェニルスルホンの合成反応による生成物に直接、フェノールを加えて処理することも可能である。

本発明方法で得られた高純度の4.4'- ジヒドロキシンフェニルスルホン-フェノール付加物は、そのままの状態で、或は水溶液中で加熱処理することにより、谷島に高純度の4.4'
- ジヒドロキシシフェニルスルホンの結晶を分離し得る。

次に例をあげて、本発明を具体的に説明するが、本発明は 以下の実施例によつて限定されるものではない。

吳苑例 1.

2.4'- ジヒドロキシジフエニルスルホン20%、4.4'-ジ ヒドロキシジフエニルスルホン80%からなる、ジヒドロキ シジフェニルズルホン異性体混合物を80℃に加熱した200 8のフェノールに撹拌しつつ加えて、完全に溶解した後、45 でに冷却して4.4′-ジェトロキンジフェニルズルホンーフェ ノール付加物を晶析せしめ、この溶液を45℃に保ちながら、 吸引炉過により、生成結晶を分離して43.29の結晶を得た。 この結晶を30mH9 滅圧下、140℃に加熱し乾燥したとこ ろ、28.99の乾燥結晶が得られた。本乾燥結晶の4.4′-ジ ヒドロキシジフェニルズルホンの純度は99.29であつた。 実施例 2.

2.4'- ジヒドロキンジフエニルズルホン20g、4.4'- ジヒドロキンジフエニルスルホン80gからなるジヒドロキンジフエニルスルホン典性体混合物を、10gの水を含むフエノール格被200gに加えて、攪拌しつつ90℃に加熱し、異性体混合物を完全に啓解させた後、20℃に冷却して、4.4'

品析せしめ、これを選心分離機で分離したところ141.79の結晶を得た。この結晶を24の水に入れ、攪拌しつつ80℃に加熱し、結晶中に含まれるフェノールを水層に抽出してか5、20℃に冷却した後、結晶を分離し乾燥したところ96.29の製品を得た。この製品中の4.4~ジヒドロキシジフエニルスルホンの含有量は99.5%であつた。

特許出願人 東海電化工業株式会社

代理人 弁理士 川 瀬 良 治

[6] 升建士 吉 野 季 栽

同 弁理士 斉 農 武 夢

特開昭 57-77667 (4) 折せしめ、これを速心分離で分離したところ 8 1.4 9 の結晶 を得た。

との結晶を12の水に入れ攪拌しつつ100℃に加熱し結晶中に含まれるフェノールを水層に抽出してから、20℃に冷却した後、結晶を分離し乾燥したところ、58.99の製品を得た。この製品中の4.4~ジヒドロキシジフエニルスルホンの含有量は99.45であつた。

吳施例 3.

フェノール 2509 を 9 8 多硫酸 1009 と共化、積拌しつつ 170~180 C に加熱し、留出する共沸混合物を冷却し二層 に分離させ、下層のフェノール層は連続的に反応槽へ戻しつ 3 時間反応させた。

反応後、10%の水を含むフェノール液 250%を、反応系を冷却しつつ加えた。最終的に反応系を20℃迄冷却して4ヶ 4′- ジェドロキシジフエニルスルホン・フエノール付加物を